MANUFACTURE OF TAB TAPE

Publication number:

JP5029395

Publication date:

1993-02-05

Inventor:

77

ARITA SATOSHI

Applicant:

MITSUI MINING & SMELTING CO

Classification:

- international:

H01L21/60; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/60

- European:

Application number:

JP19910204625 19910722

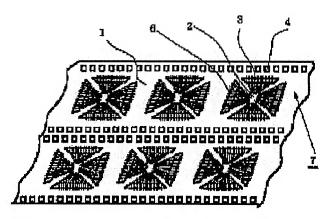
Priority number(s):

JP19910204625 19910722

Report a data error here

Abstract of JP5029395

PURPOSE:To remarkably improve TAB tape manufacturing capacity in one series of manufacturing line by obtaining a wide TAB tape of a state in which a plurality of rows of TAB tapes are connected in parallel, and then dividing the wide TAB tape into a plurality of the TAB tapes. CONSTITUTION:Two copper foil tapes 5 are laminated in parallel on one surface of a wide base film tape 1, 70mm in width, and a predetermined wiring pattern is formed on the foil 5 by a photoresist etching method. Further, after the photoresist is peeled from the pattern, solder resist is printed on a necessary part on the pattern, and electrically plated to obtain a wide TAB tape 7 in which a plurality of conductor patterns 6 are formed in parallel. The tape 7 is split to obtain two TAB tapes of 35mm of a width. Thus, a plurality of TAB tapes can be simultaneously manufactured in one series of manufacturing line, and a manufacturing capacity of the one series of manufacturing line can remarkably be improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-29395

(43)公開日 平成5年(1993)2月5日

(51) Int.Cl.⁵

41.0

識別記号 庁内整理番号

1 777 0010 43.6

技術表示箇所

H01L 21/60

3 1 1 W 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平3-204625

(22)出顧日

平成3年(1991)7月22日

(71)出願人 000006183

三井金属鉱業株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号

(72)発明者 有田 敏

埼玉県川越市砂858-6

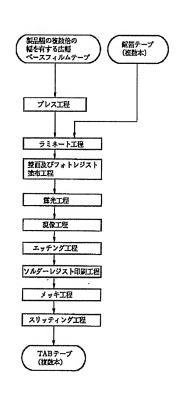
(74)代理人 弁理士 伊東 哲也 (外1名)

(54) 【発明の名称】 TABテープの製造方法

(57)【要約】

【目的】 1系列の製造ラインにおけるTABテープ製造能力の大幅な向上を可能とするTABテープの製造方法を提供すること。

【構成】 ベースフィルムとその少なくとも一方の面に 形成した所望の導体パターンとを具備するTABピース が一列に連続して形成されたTABテープの製造方法に おいて、所望のTABテープ幅の複数倍の幅を有する広 幅ベースフィルムテープ上に複数の導体パターンを並列 に形成し、複数列のTABテープが並列に接続した状態 の広幅TABテープを得た後に、該広幅TABテープを 複数本のTABテープに分割することを特徴とするTABテープの製造方法。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベースフィルムとその少なくとも一方の 面に形成した所望の導体パターンとを具備するTABピ ースが一列に連続して形成されたTABテープの製造方 法において、所望のTABテープ幅の複数倍の幅を有す る広幅ベースフィルムテープ上に複数の導体パターンを 並列に形成し、複数列のTABテープが並列に接続した 状態の広幅TABテープを得た後に、該広幅TABテー プを複数本のTABテープに分割することを特徴とする TABテープの製造方法。

【請求項2】 ベースフィルムとその少なくとも一方の 面に形成した所望の導体パターンとを具備するTABピ ースが一列に連続して形成されたTABテープの製造方 法において、

- (a) 所望のTABテープ幅の複数倍の幅を有する広幅ベ ースフィルムテープにデバイスホール、アウターリード 用ウインドーホール、パーホレーション等をプレス打抜 きする工程と、
- (b) 該広幅ベースフィルムテープの少なくとも一方の面 上に複数本の銅箔テープを並列にラミネートする工程 20 ず、生産性の向上に限界があった。
- (c) 該銅箔テープ上を整面処理した後にフォトレジスト を除布する工程と、
- (d) 該フォトレジストを塗布した銅箔テープに露光する 工程と、
- (e) 該露光したフォトレジストを現像する工程と、
- (f) 該銅箔テープをエッチングして配線パターンを形成 する工程と、
- (g) 該配線パターン上の必要部分にソルダーレジストを 印刷する工程と、
- (h) 該ソルダーレジストを塗布した配線パターン上にメ ッキを施して導体パターンを形成する工程と、
- (i)上記工程で得られた、複数列のTABテープが並列 に接続した状態の広幅TABテープを複数本のTABテ ープにスリットする工程とを具備することを特徴とする TABテープの製造方法。

【請求項3】 前記広幅ベースフィルムテープ並びに広 幅TABテープの幅が70mmであり、かつ得られるT ABテープの幅が35mmである、請求項1または2に 記載のTABテープの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ICリード用等に近年 広範囲に亘って使用されているTAB(TapeAutomated Bonding) テープ、別名TCP (Tape Carrier Packag e) テープの製造方法に関し、さらに詳しくは、ベース フィルムとその少なくとも一方の面に形成した所望の導 体パターンとを具備するTABピースが一列に連続して 形成されたTABテープの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、TABテープを製造するにあたっ ては、予め得ようとするTABテープと同一幅にしたべ ースフィルムテープが使用されており、このベースフィ ルムテープに導体パターンを形成してTABテープを得 ていた。

【0003】図6に従来のTABテープの製造方法の一 例を示す。

【0004】すなわち、所望のTABテープと同一幅の ベースフィルムテープにデバイスホール等をプレス打抜 10 きし、その表面に1本の銅箔テープをラミネートする。 続いて、銅箔テープ上を整面処理した後にフォトレジス トを塗布し、さらに露光および現像する。次いで、銅箔 テープをエッチングして配線パターンを形成し、その配 線パターン上にソルダーレジストを印刷した後にメッキ を施すことによって1本のTABテープを得ていた。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の TABテープの製造方法にあっては、1系列の製造ライ ンで常に1本のTABテープを製造することしかでき

【0006】本発明は、かかる従来技術の有する課題に 鑑みてなされたものであり、1系列の製造ラインにおけ るTABテープ製造能力の大幅な向上を可能とするTA Bテープの製造方法を提供することを目的とするもので ある。

[0007]

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記目的を 達成するために鋭意研究を行なったところ、ベースフィ ルムテープとして製品幅の複数倍の幅を有する広幅ベー 30 スフィルムテープを使用し、これに複数の導体パターン を並列に形成した後に複数本のTABテープにスリット することよってTABテープを複数本同時に製造できる という知見を得て、本発明に到達した。

【0008】すなわち、本発明のTABテープの製造方 法は、ベースフィルムとその少なくとも一方の面に形成 した所望の導体パターンとを具備するTABピースが一 列に連続して形成されたTABテープの製造方法におい て、所望のTABテープ幅の複数倍の幅を有する広幅べ ースフィルムテープ上に複数の導体パターンを並列に形 40 成し、複数列のTABテープが並列に接続した状態の広 幅TABテープを得た後に、該広幅TABテープを複数 本のTABテープに分割することを特徴とする方法であ る。

【0009】本発明において使用される広幅ベースフィ ルムテープは、所望のTABテープ幅の複数倍の幅を有 する絶縁体であればよく、特に制限されないが、現在は 35mm幅と70mm幅がTABテープの標準サイズで あることから、35mmまたは70mmの複数倍の幅の ものが好ましい。さらに、広幅ベースフィルムテープの 50 幅が70mmでかつ所望のTABテープの幅が35mm 3

であると、既存の製造ライン(70mm幅用)を使用で きるので特に好ましい。

【0010】本発明においては、上記広幅ペースフィル ムテープ上に複数の導体パターンを並列に形成した後 に、得られた広幅TABテープを複数本のTABテープ に分割するが、それらの具体的な方法は特に制限されな

【0011】図1に本発明のTABテープの製造方法の 好ましい一例を示す。

【0012】 すなわち、本発明にあっては、(a) 所望の 10 を形成した。 TABテープ幅の複数倍の幅を有する広幅ベースフィル ムテープにデバイスホール、アウターリード用ウインド ーホール、パーホレーション等をプレス打抜きする工程 と、(b) 該広幅ペースフィルムテープの少なくとも一方 の面上に複数本の銅箔テープを並列にラミネートする工 程と、(c)該銅箔テープ上を整面処理した後にフォトレ ジストを塗布する工程と、(d) 該フォトレジストを塗布 した銅箔テープに露光する工程と、(e)該露光したフォ トレジストを現像する工程と、(f)該銅箔テープをエッ チングして配線パターンを形成する工程と、(g)該配線 20 5に示す。 パターン上の必要部分にソルダーレジストを印刷する工 程と、(h)該ソルダーレジストを塗布した配線パターン 上にメッキを施して導体パターンを形成する工程と、 (i)上記工程で得られた、複数列のTABテープが並列 に接続した状態の広幅TABテープを複数本のTABテ ープにスリットする工程とを具備する方法が好ましい。 [0013]

【実施例】以下、図面を参照しながら実施例に基づいて 本発明をより具体的に説明する。

広幅ベースフィルムテープを示す斜視図であり、図3は 本実施例における銅ラミネート後の広幅ベースフィルム テープを示す斜視図であり、図4は本実施例における導 体パターン形成後の広幅TABテープを示す斜視図であ り、図5は本実施例において得られるTABテープを示 す斜視図である。

【0015】図2~5中、1は広幅ベースフィルムテー プ、2はデバイスホール、3はアウターリード用ウイン ドーホール、4はパーホレーション、5は銅箔テープ、 6 は導体パターン、7 は広幅TABテープ、8 はTAB 40 として工業的に非常に有用である。 テープをそれぞれ示す。

【0016】本実施例においては図1に示す工程に基づ いてTABテープを製造した。

【0017】すなわち、先ず、幅70mmのポリイミド 樹脂製広幅ペースフィルムテープ1 (エポキシ系接着剤 付) にデパイスホール2、アウターリード用ウインドー ホール3、パーホレーション4をプレス打抜きにより形 成した。得られたプレス打抜き後の広幅ベースフィルム テープ1を図2に示す。

【0018】次に、広幅ペースフィルムテープ1の一方 50

の面上に銅箔テープ5 (幅: 26 mm) を 2 本並列にラ ミネートした。得られた銅ラミネート後の広幅ベースフ ィルムテープ1を図3に示す。

【0019】続いて、銅箔テープ5にフォトレジストエ ッチング法によって所定の配線パターンを形成した。す なわち、銅箔テープ5の表面を整面処理した後にフォト レジストを塗布し、続いて露光および現像した。そして 銅箔テープ5をフェノール樹脂とアルコールとの混合物 でバックコートした後に銅エッチングして配線パターン

【0020】さらに、上記配線パターンからフォトレジ ストを剥離した後に配線パターン上の必要部分にソルダ ーレジスト印刷を施し、続いてスズを電気メッキして、 複数の導体パターン6が並列に形成された広幅TABテ ープ7を得た。得られた広幅TABテープ7を図4に示

【0021】そして、最終工程において広幅TABテー プ?をスリッターによって二分割し、2本の35mm幅 のTABテープ8を得た。得られたTABテープ8を図

【0022】このように70mm幅用の標準サイズ製造 ラインを用いて本発明に従ってTABテープを製造する ことによって、35mm幅のTABテープを2本同時に 製造することができた。従って、従来のように35mm 幅の標準サイズ製造ラインを用いる場合に比べて1製造 ライン当りの生産速度が2倍であった。

[0023]

【発明の効果】以上説明したように、広幅ベースフィル ムテープを用いて広幅TABテープを製造し、最終工程 【0014】図2は本実施例におけるプレス打抜き後の 30 で複数本のTABテープに分割する本発明の製造方法に よって、1系列の製造ラインで複数本のTABテープを 同時に製造することができるようになる。従って、本発 明の製造方法を採用することによって、1系列の製造ラ インの製造能力を大幅に向上させることが可能となる。

> 【0024】また、本発明の製造方法によれば、複数種 類の幅のTABテープを1系列の製造ラインで製造可能 であり、結果的に製造設備の大幅なコストダウンが可能 となる。

> 【0025】従って、本発明はTABテープの製造方法

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のTABテープの製造方法の一例を示 す工程図である。

【図2】 実施例におけるプレス打抜き後の広幅ベース フィルムテープを示す斜視図である。

【図3】 実施例における銅ラミネート後の広幅ベース フィルムテープを示す斜視図である。

【図4】 実施例における導体パターン形成後の広幅T ABテープを示す斜視図である。

【図5】 実施例において得られたTABテープを示す

5

斜視図である。

【図6】 従来のTABテープの製造方法の一例を示す 工程図である。

【符号の説明】

(複数本)

1:広幅ベースフィルムテープ、2:デバイスホール、3:アウターリード用ウインドーホール、4:パーホレーション、5: 銅箔テープ、6: 導体バターン、7:広幅TABテープ、8:TABテープ。

[図1] [図2] 製品幅の複数倍の 銅箔テープ 幅を有する広幅 (複数本) ベースフィルムテープ プレス工程 0000000000000000000000000000000000 【図3】 ラミネート工程 整面及びフォトレジスト 塗布工程 露光工程 現像工程 エッチング工程 【図4】 ソルダーレジスト印刷工程 メッキ工程 スリッティング工程 7 TABテープ

